



BsiWl

REF: EG24506S

5'...G T A C G...3'

同裂酶: PspLI, Pfl23II

注: 同裂酶对于不同的甲基化修饰可能具有不同敏感性。

[55] [CpG] [380°]

储运条件

-20°C

产品组成

组分	规格
BsiWI (10 U/μI)	30 μΙ
10× Cut Buffer C	1 ml

产品简介

BsiWI 属于 Type IIP 型限制酶,识别回文序列。经过优化的反应 Buffer 使 BsiWI 最大限度发挥功能,同时反应缓冲液包含重组白蛋白,其可增强多种酶的稳定性。

建议反应条件

1× Cut Buffer C;

55℃温育;

参照"DNA酶切流程"配制反应体系。

本品在 37℃进行酶切反应时,有 25~50% 的活性。

本品在 CutOne® 反应缓冲液中,有 25~50% 的活性。

失活条件

80°C温育 20 min。

活性定义

1 活性单位 (U) 是指在 50 µl 反应体系中, 55℃ 1 h 内完全酶切 1 µg p615 所需的酶量。

质量控制

超长时间温育检测

最适反应温度下,将 10~U~BsiWI 与 $1~\mu g~p615$ 共同温育 16~h,未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解。

酶切 - 连接 - 再酶切检测

最适反应温度下,使用 10 U BsiWI 消化底物,回收酶切产物。在 22℃下使用适量 T4 DNA Ligase (Fast) 可以将酶切产物重新连接。将连接产物再次回收后,使用相同的内切酶可以重新切开连接产物。

图标注释

- 55 最适反应温度为 55℃
- [cpc] 对于被 CpG 甲基化的 DNA,剪切可能受阻
- 失活条件为 80°C温育 20 min

使用方法

1. DNA 酶切流程

① 在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系:

ddH_2O	up to 50 µl
10× Cut Buffer C	5 μΙ
底物 DNA ^a	1 μg
BsiWl (10 U/μl)	1 μΙ
Total	50 µl

- a. DNA 底物中应不含苯酚、氯仿、乙醇、EDTA、洗涤剂或高浓度盐,否则将 会影响 BsiWI 酶活性:
- ② 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀(切勿涡旋),然后瞬时离心以收集挂壁液滴;
- ③ 55°C温育 15 min~1 h;
- ④ 80° C温育 20 min 即可使酶失活,停止反应,或者通过吸附柱或苯酚 / 氯仿纯化终止反应。

2. 注意事项

- ① 反应体系中加入的酶体积不应超过总体积的 10%,避免酶中过多的甘油引起星号活性;
- ② 限制性内切酶存储缓冲液中的添加剂(例如甘油、盐)与底物溶液中的污染物(例如盐、EDTA 或乙醇等)相同,反应体积越小,酶切反应抑制效应越强。

不同 DNA 中的酶切位点数量

λDNA	ФХ174	pBR322	pUC57	pUC18/19	SV40	M13mp18/19	Adeno2
1	2	0	0	0	0	0	4

甲基化修饰影响

Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
无影响	无影响	剪切受阻	无影响	无影响











江苏愚公生物科技有限公司 / 江苏百时美生物科技有限公司 Yugong Biotech Co., Ltd. / BestEnzymes Biotech Co., Ltd